

■ **CCV (Centre Chimie Vouvry) S. à r.l.**, à Vouvry, CH-621.4.007.098-9, développement et fabrication de produits anti-corrosions et diélectrique, d'étanchéité et d'injection, etc... (FOSC no 154 du 11. 08. 2005, p. 12, publ. 2970740). Modification des statuts: 24. 04. 2007. Personne et signature radiée: Jaquerod, Bernard, de Ormont-Dessus, à Clarens (Montreux), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 11'000.-. Inscription ou modification de personnes: Hentzen, Jean-Louis, citoyen français, à F-74140 Sciez, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 21'000.- [précédemment: associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 10'000.-]; Paiva Carvalho Gomes, Maria, citoyenne portugaise, à Collombey-Muraz, gérante, avec signature individuelle.

Journal no 589 du 01.05.2007
(03918846 / CH-621.4.007.098-9)